

CLASSE	COORTE	ANNO ORDINAMENTO	CORSO DI LAUREA	SEDE	ANNO	SEMESTRE	CODICE ESSE3	INSEGNAMENTO	Attributi attività	SSD	Matematica, Informatica e St	Fisica e Chimica	Ingegneria Clinica	Ingegneria Gestionale	Ingegneria del Materiali	Affini e Integrazione	a scelta	prova finale e lingua straniera	ulteriori conoscenze linguist	abilità informatiche	tirocini	altre conoscenze	CFU	ORE	ORE AGGIUNTIVE	TIPOLOGIA	AMBITO	MUTUI	PROCESSI MATERIALI	
L9	19/20	2011	ICM	PD	I	1	IN10100190	Analisi matematica 1		MAT/05	12												12	96	base	matematica informatica statistica		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	I	1	IN01101298	Chimica generale e inorganica		CHIM/07	9												9	72	base	fisica chimica		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	I	1	IN08122537	Fondamenti di algebra lineare e geometria	MAT/03 cfu 5 MAT/02 cfu 4	MAT/03, 02	9												9	72	base	matematica informatica statistica		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	I	2	IN06103039	Fisica 1-Physics 1		FIS/01	12												12	96	16	base	fisica chimica	X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	I	2	IN18101050	Calcolo numerico		MAT/08	9											9	72	base	matematica informatica statistica		X X			
L9	19/20	2011	ICM	PD	I	2	IN10101354	Chimica Organica e biochimia per le Tecnologie	CHIM/06 6 cfu CHIM/07 3 cfu	CHIM/06/07	3											9	72	base+affine	chimica+affine		X X			
L9	19/20	2011	ICM	PD	II		INN1031400	Lingua inglese B2 (abilità ricettive)														3		3	altre	lingua straniera		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	II	1	INL1000800	Fisica 2-Physics 2		FIS/01												6	48	8	affine	affine		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	II	1	INN1028118	Fondamenti dell'ingegneria di processo	ING-IND/24 cfu 4 ING-IND/25 cfu 2	ING-IND/24, 25	6										6	48		caratterizzante	chimica		X X			
L9	19/20	2011	ICM	PD	II	1	IN01123530	Fondamenti di analisi matematica 2	matricole pari	MAT/05	9											9	72	base	matematica informatica statistica	+ L-IDI	X X			
L9	19/20	2011	ICM	PD	II	1	IN01123530	Fondamenti di analisi matematica 2	matricole dispari	MAT/05												9	72	base	matematica informatica statistica	da L IDI	X X			
L9	19/20	2011	ICM	PD	II	1	IN07111250	Meccanica dei solidi		ICAR/08											6		6	48	caratterizzante	materiali		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	II	2	INN1028116	Fenomeni di trasporto		ING-IND/24										9			9	72	caratterizzante	chimica		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	II	2	IN02123336	Fondamenti di scienza dei materiali		ING-IND/22										9			9	72	caratterizzante	materiali		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	II	2	IN06109441	Termodinamica		ING-IND/24										9			9	72	caratterizzante	chimica		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	III	1	INL1001984	Impiantistica di processo		ING-IND/25										9			9	72	caratterizzante	chimica		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	III	1	INL1001983	Scienza e tecnologia dei materiali polimerici		ING-IND/22										9			9	72	caratterizzante	chimica		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	III	1	INL1006521	Processi industriali chimici 1		ING-IND/27										9			9	72	caratterizzante	chimica		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	III	1	IN02105843	Metallurgia fisica		ING-IND/21										9			9	72	caratterizzante	chimica		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	III	1	INL1000632	Elettrochimica		CHIM/02										6			6	48	affine	affine	+ IDI	X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	III	2	IN14102355	Economia ed organizzazione aziendale		ING-IND/35										6			6	48	caratterizzante	gestionale		X X		
L9	19/20	2011	ICM	PD	III	2	INL1004099	Tirocino														9			9	9	altre	tirocini		X X
L9	19/20	2011	ICM	PD	III	2	INM0014874	Prova finale														3			3		altre	prova finale		X X

Insegnamenti offerti per la scelta dello studente																						
19/20																						
L9	19/20	2011	ICM	PD	III	2	IN08102562	Elettrotecnica	ING-IND/31			12	12	altre								
												48	affine	affine								
L9	19/20	2011	ICM	PD	III	2	INL1001696	Strumentazione analitica e di processo	ING-IND/27			6	48	caratterizzanti	chimica							
L9	19/20	2011	ICM	PD	III	2	IN02111381	Caratterizzazione dei materiali	ING-IND/21			6	48	caratterizzanti	chimica							
L9	19/20	2011	ICM	PD	III	2	IN02112384	Wastewater treatment - Impianti di trattamento di effluenti inquinanti liquidi	INGLESE	ING-IND/25		6	48	caratterizzanti	chimica							
														da LM IE								
L9	19/20	2011	ICM	PD	III	2	INN1028096	Analisi dei Dati e applicazioni ai processi industriali	SECS-S/02		39	24	60	6	15	18	12	6	0	0	9	0

RAD 2011

minimi

29	18	27	6	12	18	12	3	+	0	0	0	0
45	27	63	12	33	33	21	3		6	0	12	0

massimi

Fundamentals of
Organic Chemistry
for Technologies

